



silicet AG

silicet process-box

Die silicet process-box ist neben den silicet Vakuum-Wafer-Haltern und den kleinen Nassätzeinheiten die dritte Produktlinie. Bei der Entwicklung wurde das patentierte System, des Halten und Dichten von Substraten durch Vakuum, um den Prozess-

raum erweitert. Mit der silicet process-box ist es möglich, Wafer in Nassätz- und galvanischen Prozessen wirtschaftlich, das heißt mit hoher Prozessstabilität und hoher Ausbeute, in kurzen Bestückungs- und Entnahmezyklen, ohne Waferbruch bei minimalem Verbrauch der zum Teil gefährlichen Medien, zu prozessieren. Die silicet AG stellt durch diese Entwicklung ihre Strategieplanung um: Es werden keine Großanlagen für Nassätzprozesse mehr projiziert und damit dem Preisdruck der großen Anlagenherstellern, sondern kleine, flexible und leistungsfähige Tischeinheiten.

► Regina Müller, 0561/51090260, mueller@silicet.de, www.silicet.de,
Mitarbeiter: 2